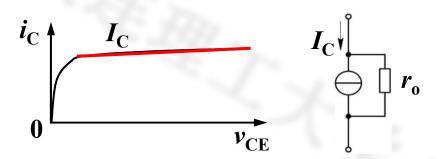
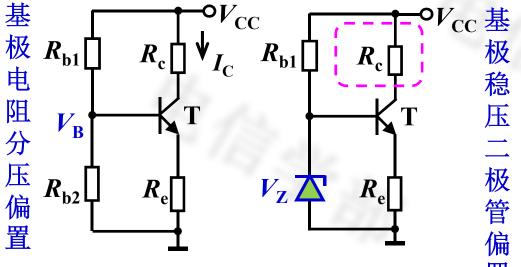
4. BJT电流源电路 (1) 基本结构

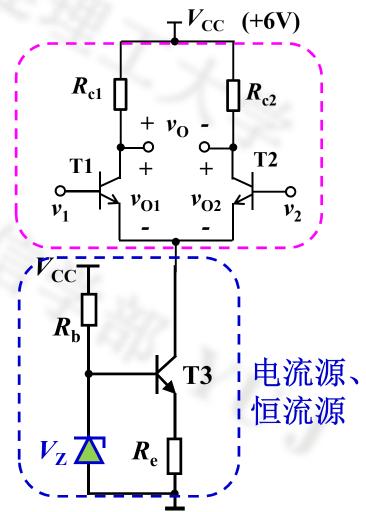
▶工作在放大区的晶体管是受控电流源,固定基极电压后即

可等效为电流源。

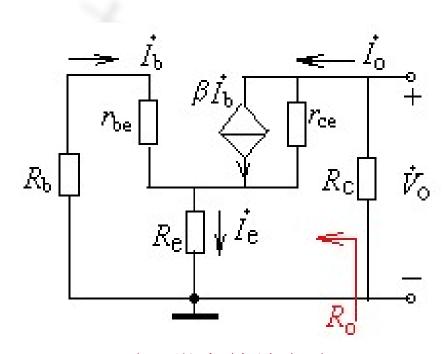




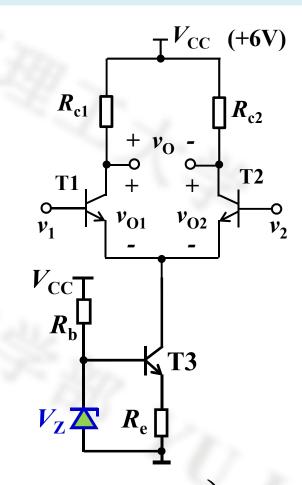
$$I_{\rm C} \approx I_{\rm E} = (V_{\rm B} - V_{\rm BE})/R_{\rm e}$$



(2) 电流源的输出阻抗



求r_o微变等效电路 (参考 P137 式 4.4.8)



此电流源等效输出阻抗:
$$r_o \approx r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta_3 R_e}{R_b + r_{be3} + R_e} \right)$$

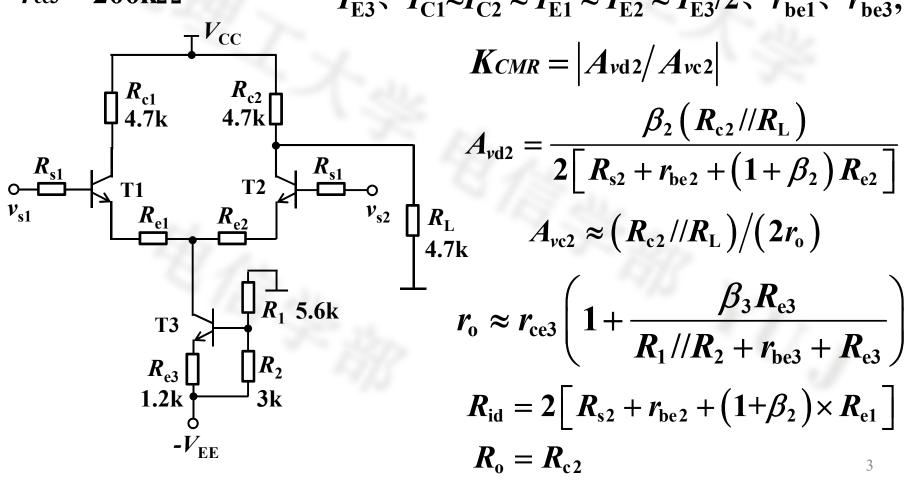
4. BJT电流源电路 (3) 尾部是电流源的差放分析

晶体管工作在放大状态,求共模抑制比,差模输入、输出阻抗。

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 50$$

$$r_{\text{ce}3} = 200 \text{k}\Omega$$

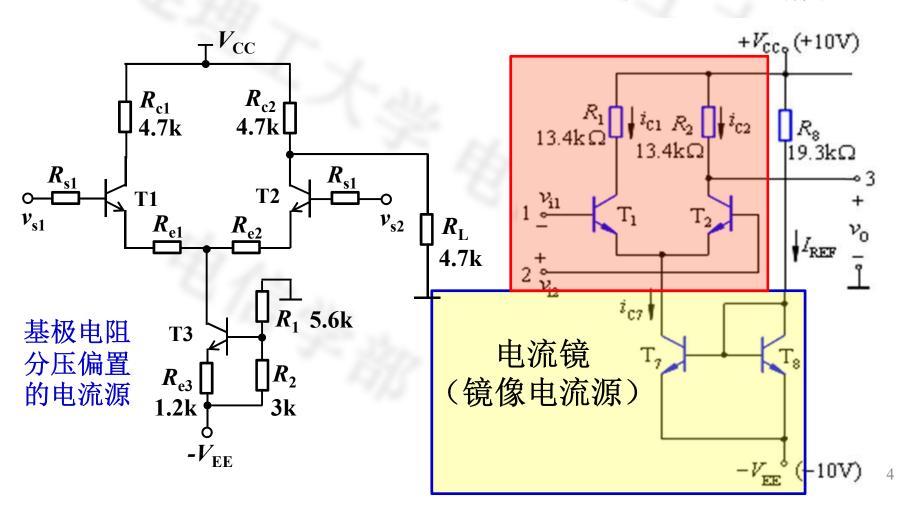
解: 先静态分析,依次计算 V_{B3} 、 V_{E3} 、 I_{E3} 、 $I_{\text{C1}} \approx I_{\text{C2}} \approx I_{\text{E1}} \approx I_{\text{E2}} \approx I_{\text{E3}}/2$ 、 r_{be1} 、 r_{be3} ;



4. BJT电流源电路 (4) 镜像电流源(电流镜)

集成电路中, 电流源的基极偏置电路常采用电流镜结构:

>面积更小, 更精确。



4. BJT电流源电路 (4) 镜像电流源(电流镜)

① 基本电流镜

晶体管工作在放大区且 $\beta>>1$ 。

三极管 T_1 、 T_2 匹配(性能完全

因为基极相连, $V_{\text{BE1}} \equiv V_{\text{BE2}}$

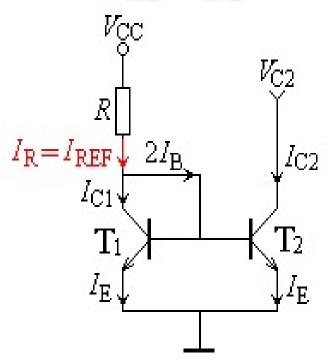
所以
$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$I_{\mathrm{C1}} = I_{\mathrm{C2}} = I_{\mathrm{C}}$$

通常, $\beta>>1$,则 $2I_{B}<< I_{C1}$ $I_{C1}=I_{REF}-2I_{B}\approx I_{REF}$

$$\therefore I_{\rm C2} \approx I_{\rm REF} = \frac{V_{\rm CC} - V_{\rm BE}}{R}$$

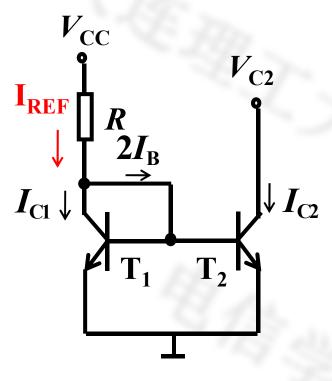
(Current mirror P257)

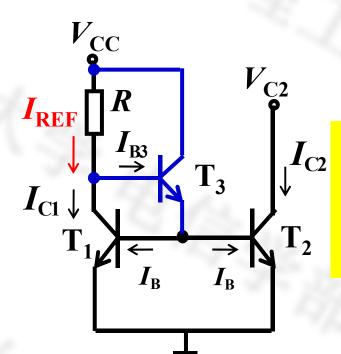


(4) 镜像电流源(电流镜)

基本电流镜

②精密电流镜:加入T3,相比于基本电流镜,其 I_{C1} 对 I_{REF} 的复制精度提高了。





对 I_{REF} 的分流为 $2I_B/(1+\beta_3)$,比原来小很多。

存在问题1:

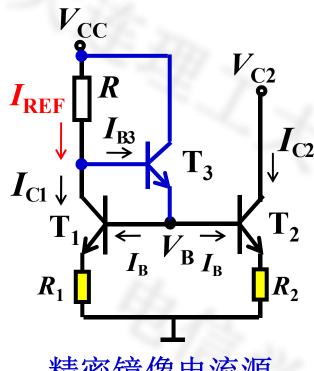
 I_{C1} 对 I_{REF} 的复制精度

精密镜像电流源

$$I_{\mathrm{C}} = I_{\mathrm{REF}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - V_{\mathrm{BE3}} - V_{\mathrm{BE1}}}{R}$$

4. BJT电流源电路 (4) 镜像电流源 ② 精密电流镜

发射极加入电阻,使 I_{C2} 可对 I_{REF} 按比例缩放。



精密镜像电流源

晶体管工作在放大区且 β >>1。

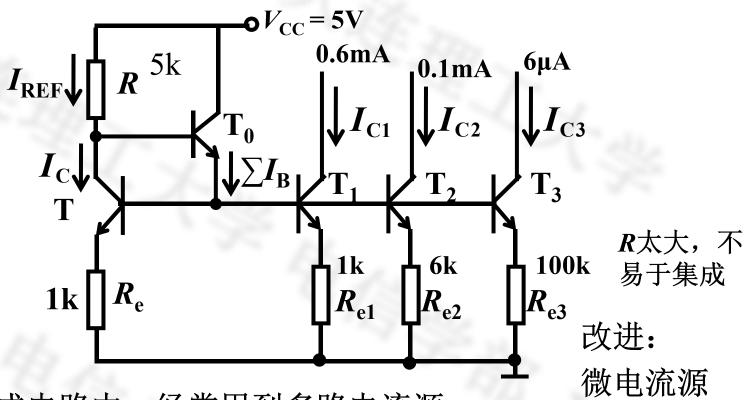
$$I_{\mathrm{E1}}pprox I_{\mathrm{C1}}pprox I_{\mathrm{REF}}$$
 $V_{\mathrm{B}}=V_{\mathrm{BE1}}+I_{\mathrm{REF}}R_{1}$
 $=V_{\mathrm{BE2}}+I_{\mathrm{C2}}R_{2}$
 $I_{\mathrm{REF}}R_{1}=I_{\mathrm{C2}}R_{2}$

$$I_{\rm C2} = I_{\rm REF} \, rac{R_1}{R_2}$$

前提:
$$V_{\rm BE1} \approx V_{\rm BE2}$$
 适用于 $\frac{1}{10} < \frac{I_{\rm REF}}{I_{\rm O}} < 10$

4. BJT电流源电路 (4) 镜像电流源 ②精密电流镜

例:多路 电流源 P259



在模拟集成电路中, 经常用到多路电流源。

对基准电流IREF进行复制、缩放,产生需要的多路偏置电流。

$$I_{\rm C} = I_{\rm REF} - \Sigma I_{\rm B}/\beta_0 \approx I_{\rm REF}$$
 $I_{\rm REF}R_{\rm e} = I_{\rm C1}R_{\rm e1} = I_{\rm C2}R_{\rm e2} = I_{\rm C3}R_{\rm e3}$
 $I_{\rm REF} = \frac{V_{\rm CC} - 2V_{\rm BE}}{R + R_{\rm e}} = 0.6 {\rm mA}$

(4) 镜像电流源 ③ 微电流镜

$$V_{\rm CC}$$
=5V, 期望 $I_{\rm C2}$ =6 μ A

$$V_{\text{CC}}$$
 I_{REF}
 R
 I_{B3}
 T_3
 I_{C2}
 T_1
 T_2
 I_{B}
 I_{B}
 I_{B}
 I_{B}
 I_{C2}

基本镜像电流源:
$$R = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{REF}} \approx 710 \text{k}\Omega$$
 微电流源: 添加 R_{e2} 太大了

$$I_{\text{C2}}$$
 $V_{\text{BE1}} - V_{\text{BE2}} \approx I_{\text{C2}} R_{\text{e2}}$

$$I_{\text{REF}} \approx I_{\text{C1}} = I_{\text{S}} e^{V_{\text{BE1}}/V_{\text{T}}}$$

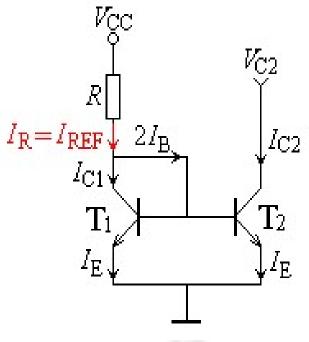
$$I_{\rm C2} = I_{\rm S} \mathrm{e}^{V_{\rm BE2}/V_{\rm T}}$$

$$I_{\text{REF}}/I_{\text{C2}} = e^{(V_{\text{BE1}}-V_{\text{BE2}})/V_{\text{T}}} \approx e^{I_{\text{C2}}R_{\text{e2}}/V_{\text{T}}}$$

$$R_{\rm e2} = \frac{V_{\rm T}}{I_{\rm C2}} \ln(\frac{I_{\rm REF}}{I_{\rm C2}}) = \frac{26 \text{mV}}{6 \mu \text{A}} \times \ln\frac{1 \text{mA}}{6 \mu \text{A}} \approx 22.2 \text{k}\Omega$$

$$I_{\text{REF}} = \frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{BE}}}{R} = \frac{5 - 0.7}{4.3 \text{k}} = 1 \text{mA}$$
 (假如取 $R = 4.3 \text{k}$)

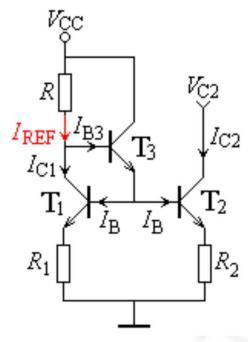




镜像电流源

$$I_{\rm C2} = I_{\rm REF}$$

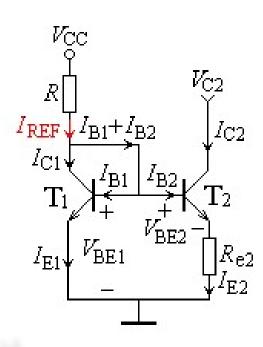
$$\boldsymbol{I}_{\text{REF}} = \frac{\boldsymbol{V}_{\text{CC}} - \boldsymbol{V}_{\text{BE}}}{\boldsymbol{R}}$$



精密电流源

$$I_{\rm C2} = I_{\rm REF} \frac{R_1}{R_2}$$

$$I_{\text{REF}} = \frac{V_{\text{CC}} - 2V_{\text{BE}}}{R + R_{\text{e}1}}$$

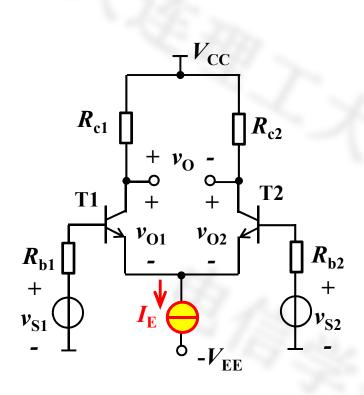


微电流源

$$\frac{I_{\text{REF}}}{I_{\text{C2}}} = \exp\left(\frac{I_{\text{C2}}R_{\text{e2}}}{V_{\text{T}}}\right)$$

$$I_{\mathrm{REF}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - V_{\mathrm{BE}}}{R}$$

(5) 电流源的作用



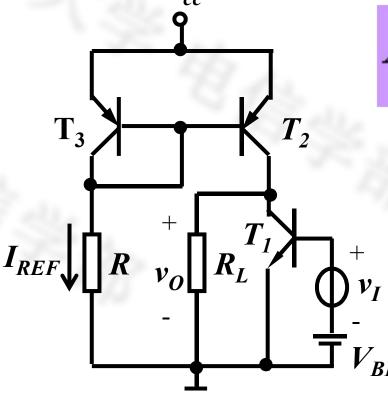
- ①电流源小信号模型相当于阻值很大的电阻。
- ②电流源不影响差模放大倍数。
- ③电流源影响共模放大倍数,使共模放大倍数减小,从而增加共模抑制比。
- ④理想的恒流源相当于阻值为无穷 的电阻,所以共模抑制比是无穷。

5. 电流源负载的双入单出差放

由于电流源具有交流电阻大的特点(理想电流源的内阻为无穷大),所以在模拟集成电路中被广泛用作放大电路的负载。这种由有源器件及其电路构成的放大电路的负载称为有源负载。共发射极有源负载放大电路如图所示。 Va.

$$A_{\rm V} = -\frac{\beta \cdot (r_{\rm o} // R_{\rm L})}{r_{\rm be}}$$

其中ro是电流源的内阻,即从集电极看进去的交流等效电阻。

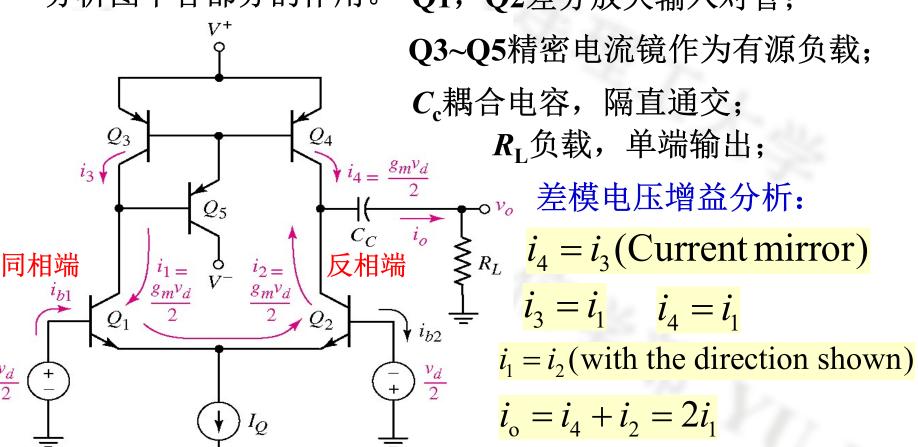


$$A_{\rm V} = -\frac{\beta \cdot (R_{\rm c} // R_{\rm L})}{r_{\rm be}}$$

而用电阻Rc作负载时由于r。>> Rc所以有源负载大大提高了放大电路的电压增益。

5. 电流源负载的双入单出差放

分析图中各部分的作用。 Q1, Q2差分放大输入对管;



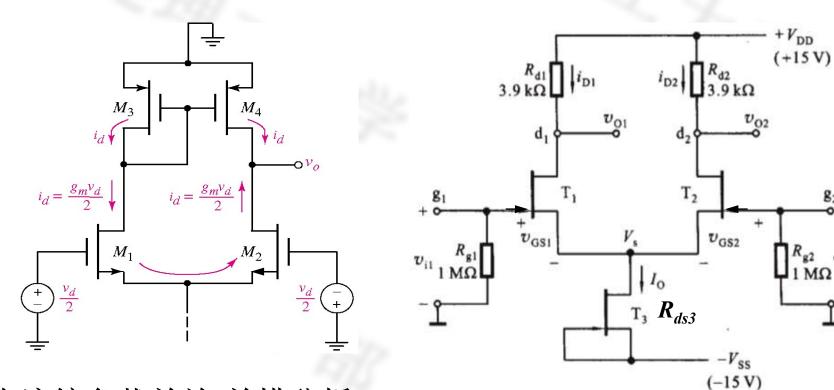
 $A_{vd} = \frac{v_o}{2v_{d1}} \approx \frac{2i_1R_L}{2v_{sd1}} = \frac{\beta R_L}{r_{be}}$ 等效于电阻负载的 双端输出效果

Ref to Fig.6.2.6(p271, ED5)

6. FET 差放

P273-276 (ED5)

BJT换成FET,分析过程一样。输入阻抗无穷大。



电流镜负载差放-差模分析

08:22:28

6.1 电流源与差放

小结

掌握: 差放的电路结构、基本概念

掌握: 电流源、镜像电流源

掌握: 静态工作点分析、差模分析、共模分析

预习: 集成运算放大器 (书中6.4)

作业

P316: 6.2.4

